

## グラフェンナノリボンの前駆体設計と構造制御

グラフェンナノリボンの前駆体設計

成田 明光\*,\*\*

した擬一次元ナノカーボン材料であり、その化学構造に依存し て特異な電気的、光学的、磁気的な性質を示す、近年、特定の 有機分子を前駆体として用いたボトムアップ合成により、様々 な構造を持つ GNR の合成が次々と報告されている. 本稿では,

グラフェンナノリボン (GNR) はグラフェンを細長いリボン状に 金属表面上での GNR ボトムアップ合成について解説し、新しい 前駆体の設計と GNR の構造制御に関して最近の研究成果を紹介 する. 直近ではアームチェア型とジグザグ型の異なるエッジ構 造を併せ持つ GNR を合成することで、特異なトポロジカル電子 状態が発現することが明らかとなった.

#### 1. まえがき

グラフェンナノリボン (Graphene Nanoribbon: GNR) はグラ フェンをナノスケールの幅まで細長くした擬一次元構造のナ30 カーボン材料である. グラフェンがバンドギャップを持たない 5 のに対し、GNR はその幅とエッジ構造に依存した有限のバンド ギャップ値を示すことが知られ、その特異な電子特性から次世 代半導体材料の候補として盛んに研究が進められている(本誌 第 87 巻第 10 号参照)<sup>1,2)</sup>. GNR は主にグラフェンのリソグラ 35 ィーによる切り出しや,カーボンナノチューブ(Carbon 10 Nanotube: CNT)の切開に代表されるトップダウン法より得られ るが、これらの手法ではそのエッジ構造を原子レベルで制御す ることが困難である<sup>2,3)</sup>.一方で, GNR の電子状態や光学特性は, その繰り返し構造におけるベンゼン環1個の違いにも大きく 200 右されることが明らかとなっており、特定の性質を持った GNR 15 を選択的に得るためには、原子レベルでの構造制御が必要不可 欠である.

そこで近年、特定の有機分子を前駆体として用いる GNR のボ トムアップ合成が大きな注目を集めている3,40.前駆体構造を45 夫することにより、様々な GNR を正確かつ均一に合成すること 20 が可能であり、理論計算の結果と良く一致する電気的及び光学 的性質が実験的に示されている4,51.類似の擬一次元ナノカーボ ン材料として CNT が挙げられるが、その精密合成は現時点では 困難である 6. すなわち、半導体的な単層 CNT の選択的合成 1500 おいて、金属的な単層 CNT の混入が完全には避けられないのが 25 現状であり、特定のバンドギャップ値を持つ構造を正確に得ら れる GNR へと期待が集まっている.

GNR のボトムアップ合成法は、全ての工程を有機・高分子合成

化学の手法を用いて行う溶液合成法と、前駆体を金属表面に蒸 着し、表面化学反応を利用する表面合成法の二つに大きく分類 できる 4,5). 溶液合成においては、CNT と同様に液層に分散可能 な GNR が得られ、また GNR のエッジを共有結合により化学修飾 することが比較的容易である 7,81. 最近では電子スピンを持った 有機分子をエッジ上に結合することで、非局在化したスピンを 有する磁性 GNR も得られている 9. 一方で、表面合成では生成 した GNR の化学構造を超高真空下, 走査型トンネル顕微鏡 (Scanning Tunneling Microscope: STM) や原子間力顕微鏡 (Atomic Force Microscope: AFM) で直接観察することが可能 であり、また表面科学の多彩な分析手法によりその電子状態や バンド構造なども明らかとなる<sup>4,5)</sup>. 本稿では, GNR のボトムア ップ表面合成について解説し、GNR の前駆体設計と構造制御に 関して、筆者らの行なっている研究の成果を紹介する.

#### GNR の表面合成 2.

#### 2.1 アームチェア型 GNR の合成例

GNR の表面合成においては、図1aに示す前駆体1のように2 つのハロゲノ基(前駆体1ではブロモ基, Br)を有する特定の 有機化合物を前駆体として用いる. 超高真空下で前駆体1を金 (111) 基板上へ蒸着し200℃程度まで加熱すると,ブロモ基の 解離に伴って2個の不対電子を有し反応活性の高い反応中間体 2 が生成する 10). 中間体 2 は金基板上を自由に動き回ることが でき、複数の中間体2の不対電子が相互作用することにより共 有結合が形成, 高分子化してポリマー3 となる. さらにポリマ -3 を 400℃まで加熱すると、金表面の触媒作用により隣り合 ったベンゼン環の間に炭素-炭素結合が形成され、水素原子の

\*マックス・プランク高分子研究所 Ackermannweg 10, 55128 Mainz, Germany 分類番号 2.3, 3.3

\*\*沖縄科学技術大学院大学 〒904-0495 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶 1919-1

e-mail: 【代表者のアドレス】narita@mpip-mainz.mpg.de / akimitsu.narita@oist.jp

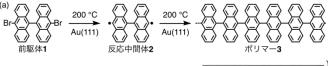
論文名【英文】Precursor Design for Bottom-up Synthesis of Graphene Nanoribbons

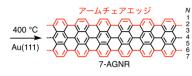
執筆者名【英文】Akimitsu NARITA\*,\*\*

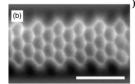
\*Max Planck Institute for Polymer Research(所属先住所【英文】 Ackermannweg 10, 55128 Mainz, Germany)

\*\*Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigami, Okinawa 904-0495, Japan)

55 脱離を伴って GNR が得られる. 前駆体 1 から生成した GNR は, アームチェア型のエッジ構造を有し, その幅が炭素原子 7 個分に相当することから 7-AGNR (N=7 Armchair GNR) と呼ばれる (図 1a). 得られた 7-AGNR は超高真空下,金基板上にて直接観察可能であり,探針の先端を一酸化炭素分子で修飾して得ら200 60 る超高分解能 AFM 測定 (本誌第87巻第9号参照)により,その分子骨格が直接観察されている(図 1b)<sup>11)</sup>. また,前駆体 1 は既に市販されており,2010年の Cai らによる報告以降 <sup>10)</sup>,世界各国の研究グループが 7-AGNR の合成に成功,様々な分光法を用いた分析 <sup>12,13)</sup> や金基板との摩擦測定 <sup>14)</sup>,トランジスタの作製 <sup>19</sup>)5 65 など多岐に渡る研究が展開されている.







**図 1.** (a) 前駆体 1 を用いた 7-AGNR の表面合成の化学反応式, (b) 7-AGNR の超高分解能 AFM 像  $^{11}$ . スケールバーは 1 nm. 文献 11 より許可を得て転載. 105

#### 2.2 ジグザク型 GNR の合成例

GNR の構造としては、アームチェア型のエッジ構造を持つ AGNR (図 1a)、そしてジグザグ型の ZGNR (Zigzag GNR; 図 2a)が 70 基本となる. AGNR がその幅に応じて半導体、または金属的な性質を示すのに対し、ZGNR はその両端のエッジ上に局在化し、170 ピン分極した電子状態(エッジ状態)を持つことが予測され、スピントロニクスへの応用も期待されている 2.3 しかしながら、ベンゼン環同士の脱水素環化反応ではジグザグエッジを形 75 成することができないため、ZGNR の前駆体設計は容易ではない.

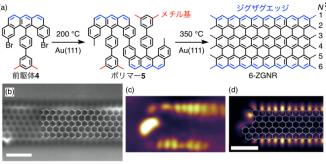


図 2. (a) 前駆体 4 を用いた 6-ZGNR の表面合成の化学反応式, (b) 6-ZGNR の超高分解能 AFM 像と部分的に重ねた 6-ZGNR の構造式  $^{16}$ . スケールバーは 1 nm. (c) 6-ZGNR のバイアス電圧 -0.3 V における d I/d V 像  $^{16}$ , (d) DFT による LDOS の空間分布のシミュレーション結果  $^{16}$ . 文献 16 より許可を得て転載.

2016年、Ruffieux らは前駆体 4 を用いることにより、炭素原子 6 個に相当する幅のジグザグ型 GNR (N = 6 Zigzag GNR: 6-ZGNR) が合成できることを報告した(図 2) 16). 前駆体 4 には予80 め部分的なジグザグエッジが導入されており、さらにベンゼン環とメチル基の間にも炭素―炭素結合を生成することにより、完全なジグザグエッジが形成された(図 2a). 得られた 6-ZGNR の構造は AFM 観察により明確に示された(図 2b). また、6-ZGNR を同じ金表面上に蒸着した塩化ナトリウムの単層膜上へと移動085 し、走査型トンネル分光法(Scanning Tunneling Spectroscopy:

STS) 測定を行うことにより、理論的に予測されていたエッジ状態の存在が証明された. すなわち、微分コンダクタンス (dI/dV)像において、6-ZGNR のエッジ状態が可視化され(図 2c)、密度汎関数理論(Density Functional Theory: DFT)による局所状態密度(Local Density of States: LDOS)の計算結果(図 2d)と良く一致した。6-ZGNR の磁気特性の測定は未達成であるが、今後の研究の発展に期待が掛かる.

### 3. 新規 GNR の前駆体設計と表面合成 3.1 N = 9 アームチェア型 GNR

異なる構造を持つ GNR を得るためには、その前駆体の設計と 合成が鍵となる. 特にバンドギャップ制御及び理論研究結果の 実験的検証の観点から、様々な幅を持つ AGNR の合成が大きな 課題となった. 2013年には前駆体1の構造を拡張することによ り 13-AGNR の合成がされ <sup>17)</sup>, またナフタレンやペリレンにブロ モ基を導入した前駆体により 5-AGNR の合成が報告されている <sup>18,19)</sup>. 一方で筆者らは, Roman Fasel 教授 (スイス連邦材料試験 研究所)らとの共同研究により、表面合成による報告例の無か った 9-AGNR の合成を試みた. ポリマー7 の脱水素環化反応によ り 9-AGNR が得られると予測できるので、その前駆体として、オ ルト-テルフェニル構造を有する前駆体 6 を設計した (図 3a). ブロモ基を有する前駆体 6a を合成し、上述の 7-AGNR と同様な 超高真空下での表面合成を行なったところ、実際にポリマー7 を経て 9-AGNR が得られ、AFM 観察により正確な化学構造も明ら かとなった(図 3c)<sup>20)</sup>. STS 測定により金基板上でのバンドギ ャップが 1.5 eV であることが明らかとなり、7-AGNR の値(2.7 eV) よりも小さくなることが実験的に示された<sup>21)</sup>. また, 9-AGNR をさらに 450℃程度まで加熱すると, 隣り合った 9-AGNR 同士が 融合し, 2 倍の幅を持った 18-AGNR が生成した <sup>21)</sup>. その金基板 上でのバンドギャップは同様の STS 法により 0.9 eV と測定さ れ、9-AGNR の結果も含めて理論計算の結果とも良く一致した.

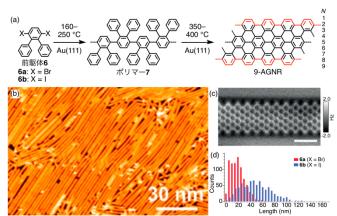


図 3. (a) 前駆体 6 を用いた 9-AGNR の表面合成の化学反応式, (b) 前駆体 6b から得られた比較的長い 9-AGNR の広域 STM (x) (x

表面合成した GNR は金基板上に存在するため、そのままでは 紫外可視スペクトル測定やトランジスタ作製に応用できない. しかしながら、マイカ(雲母)基板上に蒸着した金表面を利用 することで、GNR を合成後に任意の基板上に移すことが可能と なる<sup>22,23)</sup>. 表面合成した 7-AGNR と 9-AGNR を透明基板上に移し, 紫外可視スペクトルや光伝導度の測定を行なったところ,理論 予測の通り光学特性が大きく異なることが示された<sup>22,23)</sup>. また, 125 Jeffrey Bokor 教授(カリフォルニア大学バークレー校)らと の共同研究により,9-AGNR を用いてトランジスタを作製した120 ころ,10<sup>5</sup>程度のオン/オフ比が得られ<sup>24)</sup>,7-AGNR で得られて いた値(10<sup>3</sup>程度)<sup>15)</sup> から大きく向上した. オン電流も改善し, 1 Vのドレインバイアスに対して約1 μAが得られた.

130 一方で、前駆体 **6a** から得られた 9-AGNR の長さは平均 15 nm と短く、さらなるトランジスタ作製等の応用研究のためにもより長い 9-AGNR の合成が望まれた。そこで、ブロモ基より反応性の高いヨード基を導入した前駆体 **6b** を合成した(図 3a) <sup>25)</sup> . 前駆体 **6b** を用いて表面合成を行なったところ、平均 45 nm の 比較的長い 9-AGNR が得られ、中には 100 nm以上の長い GNR も 観察された(図 3b, d) <sup>25)</sup> . 9-AGNR に限らず、GNR の表面合成おいて得られる GNR がしばしば短いことが課題となっており、この結果は今後の GNR 研究の発展に示唆を与えるものである.

#### 3.2 アームチェア型とジグザク型のエッジ構造 140 を併せ持つ GNR

これまでのGNR研究,特に理論研究の多くはAGNRとZGNRを 対象とするものであったが、これらは無数に存在する GNR 構造 の極一部に過ぎない. 一方で, 前駆体を適宜設計することによ り、任意の構造を持つ GNR のボトムアップ合成が可能となりえ 145 る. 筆者らは、アームチェア型とジグザグ型のエッジ構造を依ち せ持ち既存の枠組みにとらわれない新規 GNR の合成とその性質 の解明を志向し、前駆体10と前駆体11を設計した(図4).前 駆体 10 は、前駆体 1 の 2 つのアントラセン部位の間にテトラ センを挿入し、そのテトラセン上に2つのメチル基を導入した 150 構造を持つ. 上述の 6-ZGNR の合成で用いられたように, 表面**給**0 成においてメチル基は隣り合ったベンゼン環との間に炭素一炭 素結合を形成する.この反応を利用することにより、前駆体10 からポリマー12 を経て、7-AGNR を部分的に拡張してジグザグ エッジを持たせた構造の GNR 13 が得られると考えた (図 5a). 155 前駆体 11 は前駆体 10 に類似しており、4 つのメチル基を有像5 るペンタセンが、2 つのアントラセン部位に挟まれた構造を持 つ (図 4). 前駆体 11 からは 7-AGNR の両側のエッジをジグザグ 型に拡張した GNR 15 が得られると期待された (図 6a). 前駆体 10 と前駆体 11 は、それぞれジメチルテトラセンキノン8とテ 160 トラメチルペンタセンキノン9を原料として、図4に示すよ190 に同様の有機化学反応を用いて溶液中で合成した 26). さらに, 表面合成に用いる前に7-8回再結晶による精製を繰り返して純 度を高めた.

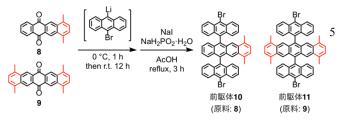
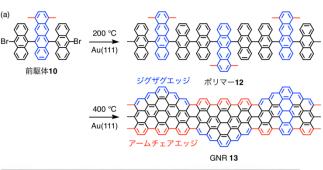


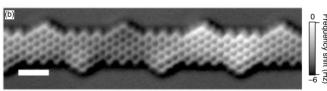
図.4 前駆体 10 と前駆体 11 の合成の化学反応式.

前駆体 10 を用いて Roman Fasel 教授らとの共同研究により

200

超高真空下にて表面合成を行ったところ,実際に GNR 13 が得られ,その正確な構造は AFM により可視化された (図 5) <sup>26)</sup>. さらに, STS 測定により GNR 13 は金基板上で 0.65 eV という比較的小さなバンドギャップ値を示した. 同条件下で測定された 7-AGNR のバンドギャップは 2.7 eV であり,この結果はジグザグ型のエッジ構造を AGNR に導入することでバンドギャップを小さくできることを示唆するとともに,GNR の構造制御の重要性を端的に示している.





**図5.** a) 前駆体 **10** を用いた GNR **13** の表面合成の化学反応式, (b) GNR **13** の AFM 像 <sup>26)</sup>. スケールバーは 1 nm.

一方で、01 iver Gröning 氏(スイス連邦材料試験研究所)らとの共同研究により、前駆体 11 から得られる GNR 15 が擬一次元のトポロジカル物質となり、その末端に局在化したトポロジカル電子状態を発現することが理論的に予測された  $^{26)}$ . 前駆体 1 から合成した 7-AGNR は両末端にジグザグエッジを持ち、そこに局在化した電子状態を示すことが知られている  $^{27)}$ . GNR 15 の末端では同様のジグザグエッジ由来の電子状態と上述のトポロジカル電子状態が混成すると予想された  $^{26)}$ . そこで、GNR 15 のトポロジカル状態のみを調べるため、図 6a に示すように GNR 15 と 7-AGNR とのヘテロ接合を形成した。すなわち、前駆体 15 を最初に金基板上に蒸着し、200  $^{\circ}$  によりオリゴマー14 を得た。次に前駆体 1 を蒸着して 200  $^{\circ}$  に加熱、最終的に 400  $^{\circ}$  こまで加熱して脱水素環化反応を行った(図 6a)。超高分解能 AFM による解析で GNR 15 の両端に 7-AGNR をヘテロ接合できたことが確認され、その構造が明確に示された(図 6b).

STS 測定による dI/dV像(図 6c)を,強結合近似(Tight-Binding: TB)法により計算した LDOS の空間分布(図 6d)と比較すると,バイアス電圧  $0.15\,V$  と  $0.7\,V$  で観察された状態がそれぞれ価電子帯の上端(Top of Valence Band: Top VB)と伝導帯の下端(Bottom of Conduction Band: Bottom CB)に帰属できた. さらに,STS 測定により  $0.25\,V$  近傍において GNR  $15\,V$  と 7-AGNR との接合部に局在した状態が存在することが示された. このバイアス電圧における dI/dV像は,TB 法により計算された  $0\,V$  におけるトポロジカル状態の空間分布と良く一致し,GNR  $15\,V$  がトポロジカル物質となることが証拠付けられた. STS 測定において,トポロジカル状態が  $0\,V$  ではなく  $0.25\,V$  近傍に観察されたのは,金基板からの電荷注入によると考えられる

19). また、GNR 13 がトポロジカル物質でないことも、同様にヘテロ接合を形成することにより明らかとなった<sup>26)</sup>. 一方で、GNR 13 に類似した構造で、7-AGNR 上でのジグザグエッジを伴う拡 3 に類似した構造で、7-AGNR 上でのジグザグエッジを伴う拡 3 に類似した構造で、7-AGNR 上でのジグザグエッジを伴う拡 3 に数位置が異なる GNR が、GNR 15 のようなトポロジカル状態、又は金属的な性質を示すことが、理論的に明らかとなってお290<sup>26)</sup>、現在さらなる前駆体設計と表面合成研究を進めている.また、Rizzo らは別の GNR 構造を用いてトポロジカル状態が実現できることを実験的に報告しており 28)、GNR のトポロジカル材 210 料科学のさらなる発展への貢献が今後期待される.

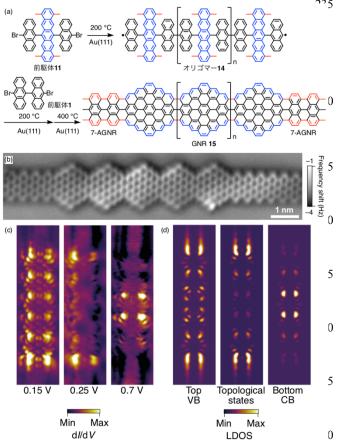


図 6. a)前駆体 11 と前駆体 1 を用いた GNR 15 と 7-AGNR のヘテロ接合表面合成の化学反応式、(b) GNR 15 と 7-AGNR のヘテロ接合の AFM 像  $^{20}$ ). スケールバーは 1 nm. (c) GNR 15 と 7-AGNR のヘテロ接合のバイアス電圧 0.15 V, 0.25 V, 0.7 Vにおける d J/dV像  $^{20}$ )、(d) TB 法による Top VB、トポロジカル電子状態 (Topologie  $^{20}$  States, E=0 eV)、Bottom CB の LDOS の空間分布のシミュレーション結果  $^{20}$  .

# **4. むすび** 280 本稿では、筆者らが行なっている GNR のボトムアップ表面合

215 成について、前駆体設計と構造制御に焦点を当てて解説した。最近では理論研究の進展により優れた性質を示す GNR の構造が次々と予測されており、前駆体の設計と合成法の確立が急務である。一方で、現在表面合成に使われている脱ハロゲン化を到用した重合法では、合成可能な GNR 構造に限りがある。例えば、
220 筆者らは 9-AGNR の構造の拡張や機能化を志向して、前駆体 6 の誘導体を 5 つ以上合成したが、その殆どが金表面上でうまくか合しなかった。 GNR 研究のさらなる発展のためにも、新しい表面化学反応の開発も非常に重要となる。 GNR のトランジスタ応用は、バンドギャップの小さな 9-AGNR や 5-AGNR を用いる 30
225 で進展しており、今後さらなる改善が期待される。また、最近

では磁性 GNR<sup>9)</sup>やトポロジカル状態を示す GNR<sup>25,28)</sup>も合成され, スピントロニクスや量子コンピュータなどの量子技術への応用 可能性も広がっていくと考えられる.

#### 謝辞

本稿で紹介した研究結果は、マックス・プランク高分子研究所 Klaus Mullen 教授と研究室メンバー、特に、Xuelin Yao 氏と Tim Dumslaff 氏、スイス連邦材料試験研究所 Roman Fasel 教授と Oliver Gröning 氏らの研究グループ、ドレスデン工科大学 つち Xinliang Feng 教授、及びカリフォルニア大学バークレー校 Jeffrey Bokor 教授の研究室との共同研究により得られたもの である。この場をお借りして厚く御礼申し上げる。また本研究の 一部は、マックス・プランク協会及び欧州委員会グラフェン・フ ラッグシップの支援により遂行された。

#### 文 献

- A. Bianco, Y. Chen, Y. Chen, D. Ghoshal, R. H. Hurt, Y. A. Kim, N. Koratkar, V. Meunier, and M. Terrones, Carbon 132, 785 (2018).
- 2) W. Xu and T.-W. Lee, Mater. Horiz. 3, 186 (2016).
- 3) X.-Y. Wang, A. Narita, and K. Müllen, Nat. Rev. Chem. 2, 0100 (2017).
- 4) A. Narita, Z. Chen, Q. Chen, and K. Müllen, Chem. Sci. 10, 964 (2019).
- 5) L. Talirz, P. Ruffieux, and R. Fasel, Adv. Mater. 28, 6222 (2016).
- 6) B. Liu, F. Wu, H. Gui, M. Zheng, and C. Zhou, ACS Nano 11, 31 (2017)
- A. Keerthi, B. Radha, D. Rizzo, H. Lu, V. Diez Cabanes, I. C.-Y. Hou, D. Beljonne, J. Cornil, C. Casiraghi, M. Baumgarten, K. Müllen, and A. Narita, J. Am. Chem. Soc. 139, 16454 (2017).
- D. Joshi, M. Hauser, G. Veber, A. Berl, K. Xu, and F. R. Fischer, J. Am. Chem. Soc. 140, 9574 (2018).
- M. Slota, A. Keerthi, W. K. Myers, E. Tretyakov, M. Baumgarten, A. Ardavan, H. Sadeghi, C. J. Lambert, A. Narita, K. Müllen, and L. Bogani, Nature 557, 691 (2018).
- J. Cai, P. Ruffieux, R. Jaafar, M. Bieri, T. Braun, S. Blankenburg, M. Muoth, A. P. Seitsonen, M. Saleh, X. Feng, K. Müllen, and R. Fasel, Nature 466, 470 (2010).
- J. van der Lit, M. P. Boneschanscher, D. Vanmaekelbergh, M. Ijäs, A. Uppstu, M. Ervasti, A. Harju, P. Liljeroth, and I. Swart, Nat. Commun. 4, 2023 (2013).
- C. Bronner, F. Leyssner, S. Stremlau, M. Utecht, P. Saalfrank, T. Klamroth, and P. Tegeder, Phys. Rev. B 86, 085444 (2012).
- 13) A. Shiotari, T. Kumagai, and M. Wolf, J. Phys. Chem. C **118**, 11806 (2014)
- 14) S. Kawai, A. Benassi, E. Gnecco, H. Söde, R. Pawlak, X. Feng, K. Müllen, D. Passerone, C. A. Pignedoli, P. Ruffieux, R. Fasel, and E. Meyer, Science 351, 957 (2016)
- 15) P. B. Bennett, Z. Pedramrazi, A. Madani, Y.-C. Chen, D. G. de Oteyza, C. Chen, F. R. Fischer, M. F. Crommie, and J. Bokor, Appl. Phys. Lett. 103, 253114 (2013).
- 16) P. Ruffieux, S. Wang, B. Yang, C. Sánchez-Sánchez, J. Liu, T. Dienel, L. Talirz, P. Shinde, C. A. Pignedoli, D. Passerone, T. Dumslaff, X. Feng, K. Müllen, and R. Fasel, Nature 531, 489 (2016).
- Y.-C. Chen, D. G. de Oteyza, Z. Pedramrazi, C. Chen, F. R. Fischer, and M. F. Crommie, ACS Nano 7, 6123 (2013).
- 18) H. Zhang, H. Lin, K. Sun, L. Chen, Y. Zagranyarski, N. Aghdassi, S. Duhm, Q. Li, D. Zhong, Y. Li, K. Müllen, H. Fuchs, and L. Chi, J. Am. Chem. Soc. 137, 4022 (2015).
- A. Kimouche, M. M. Ervasti, R. Drost, S. Halonen, A. Harju, P. M. Joensuu, J. Sainio, and P. Liljeroth, Nat. Commun. 6, 10177 (2015).
- L. Talirz, H. Söde, T. Dumslaff, S. Wang, J. R. Sanchez-Valencia, J. Liu, P. Shinde, C. A. Pignedoli, L. Liang, V. Meunier, N. C. Plumb, M. Shi, X. Feng, A. Narita, K. Müllen, R. Fasel, and P. Ruffieux, ACS Nano 11, 1380 (2017).
- O. Deniz, C. Sánchez-Sánchez, T. Dumslaff, X. Feng, A. Narita, K. Müllen, N. Kharche, V. Meunier, R. Fasel, and P. Ruffieux, Nano Lett. 17, 2197 (2017).
- 22) G. B. Barin, A. Fairbrother, L. Rotach, M. Bayle, M. Paillet, L. Liang, V. Meunier, R. Hauert, T. Dumslaff, A. Narita, K. Müllen, H. Sahabudeen, R. Berger, X. Feng, R. Fasel, and P. Ruffieux, ACS Appl. Nano Mater. 2, 2184 (2019).
- 23) Z. Chen, H. I. Wang, J. Teyssandier, K. S. Mali, T. Dumslaff, I. Ivanov, W. Zhang, P. Ruffieux, R. Fasel, H. J. Räder, D. Turchinovich, S. De Feyter, X. Feng, M. Kläui, A. Narita, M. Bonn, and K. Müllen, J. Am. Chem. Soc. 139, 3635 (2017).
- 24) J. P. Llinas, A. Fairbrother, G. Borin Barin, W. Shi, K. Lee, S. Wu, B. Yong Choi, R. Braganza, J. Lear, N. Kau, W. Choi, C. Chen, Z. Pedramrazi, T. Dumslaff, A. Narita, X. Feng, K. Müllen, F. Fischer, A. Zettl, P. Ruffieux, E. Yablonovitch, M. Crommie, R. Fasel, and J. Bokor, Nat. Commun. 8, 633 (2017).
- 25) M. Di Giovannantonio, O. Deniz, J. I. Urgel, R. Widmer, T. Dienel, S. Stolz, C. Sánchez-Sánchez, M. Muntwiler, T. Dumslaff, R. Berger, A. Narita, X. Feng, K. Müllen, P. Ruffieux, and R. Fasel, ACS Nano 12, 74 (2018).
- 26) O. Gröning, S. Wang, X. Yao, C. A. Pignedoli, G. Borin Barin, C. Daniels, A. Cupo, V. Meunier, X. Feng, A. Narita, K. Müllen, P. Ruffieux, and R. Fasel, Nature 560, 209 (2018)
- S. Wang, L. Talirz, C. A. Pignedoli, X. Feng, K. Müllen, R. Fasel, and P. Ruffieux, Nat. Commun. 7, 11507 (2016).
- 28) D. J. Rizzo, G. Veber, T. Cao, C. Bronner, T. Chen, F. Zhao, H. Rodriguez, S. G. Louie, M. F. Crommie, and F. R. Fischer, Nature 560, 204 (2018).